PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-336859

(43) Date of publication of application: 25.11.1992

(51)Int.CI.

H04N 1/23 B41J 2/44 B41J 2/485 B41J 2/45 B41J 2/455 G02B 26/10

G03G 15/04 H04N 1/04

(21)Application number: 03-136950

(71)Applicant: KYOCERA CORP

(22)Date of filing:

14.05.1991

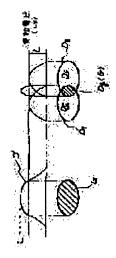
(72)Inventor: KAWARASAKI MASARU

(54) HIGH DENSITY IMAGE FORMING METHOD

(57) Abstract:

PURPOSE: To attain the forming of a latent image with high density and high resolution in a simulating way by forming a high density latent image pattern while beam dots are overlapped properly to use an existing low density engine without any modification.

CONSTITUTION: When beam dots radiate to a photosensitive body, a potential distribution of nearly regular distribution is formed at the photosensitive body, a toner is deposited at a position where a latent image forming potential level is Ls or over to form a dot picture. Dots Dn are used whose light intensity is set in a way that the dot potential level L is decreased more than an effective potential level Ls and the dots are overlapped to increase the resulting overlapped dot Dg more than



the level Ls. Then the dots Dn are properly overlapped, no effective dot G is formed to a center area Dc in which the dots Dn are not overlapped and a dot G is formed to the overlapped part Dg. Thus, the low density engine is used without any modification to form the latent image with high density and high resolution in a simulating way.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

·[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-336859

(43)公開日 平成4年(1992)11月25日

1/23 2/44 2/485		1 0	記号 3 2		内整理番号 86-5C	•	·I							技術表示	GBC 771
400				91	10-2C		В 4	4 1 J	3/ 00				M		
				88	04 - 2 C				3/ 12				G		
						審査請	求	未請求	請求項	の数3	(全	7	頁)	最終頁に	続く
	特願平3-136950					(1	1) {	出職人	京セラ株式会社						
	干风,3	-4- (1;	331/ (דו ת כ					の22	A Shile	-17	-/	<i>-</i> 1 10/	.,,	
						東京			東京都	[京都世田谷区玉川台2丁目14番9号 京					
						(1	4) (人墅为	弁理士	高橋	昌久		(外	1名)	
	2/485	特顧平	特顧平3-1	特顧平3-136950	91 88 特願平3-1369 5 0	9110-2C 8804-2C	9110-2C 8804-2C 審査請: 特願平3-136950 (7 平成3年(1991)5月14日	9110-2C B 4 8804-2C 審査請求 特願平3-136950 (71) (72)	9110-2C B 4 1 J 8804-2C 審査請求 未請求 特願平3-136950 (71)出願人 平成3年(1991)5月14日 (72)発明者	9110-2C B 4 1 J 3/00 3/12 審査請求 未請求 請求項 特願平3-136950 (71)出願人 0000066 京セラ4 京都府3 の22 (72)発明者 河原崎 東京都 セラ株:	9110-2C B 4 1 J 3/00 3/12 審査請求 未請求 請求項の数 3 特願平3-136950 (71)出願人 000006633 京セラ株式会社 京都府京都市Lの22 (72)発明者 河原崎 優東京都世田谷に セラ株式会社3	9110-2C B 4 1 J 3/00 8804-2C 3/12 審査請求 未請求 請求項の数3(全 特願平3-136950 (71)出願人 000006633 京セラ株式会社 京都府京都市山科区 の22 (72)発明者 河原崎 優 東京都世田谷区玉川 セラ株式会社東京用	9110-2C B 4 1 J 3/00 8804-2C 3/12 審査請求 未請求 請求項の数3(全 7 特願平3-136950 (71)出願人 000006633 京セラ株式会社 京都府京都市山科区東 の22 (72)発明者 河原崎 優 東京都世田谷区玉川台	9110-2C B 4 1 J 3/00 M 8804-2C 3/12 G 審査請求 未請求 請求項の数3(全 7 頁) 特願平3-136950 (71)出額人 000006633 京セラ株式会社 平成3年(1991)5月14日 京都府京都市山科区東野北部の22 (72)発明者 河原崎 優東京都世田谷区玉川台2丁 セラ株式会社東京用賀事業所	9110-2C B 4 1 J 3/00 M 8804-2C 3/12 G 審査請求 未請求 請求項の数3(全 7 頁) 最終頁に 特願平3-136950 (71)出願人 000006633 京セラ株式会社 平成3年(1991)5月14日 京都府京都市山科区東野北井ノ上町5 の22 (72)発明者 河原崎 優 東京都世田谷区玉川台2丁目14番9号 セラ株式会社東京用賀事業所内

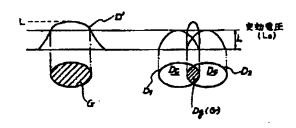
(54) 【発明の名称】 高密度画像形成方法

(57) 【要約】

【目的】 本発明はレーザプリンタやLEDプリンタ等において、低密度のプリントエンジンにて高密度潜像の形成を可能とする高密度面像形成方法を提供するものである。

【構成】 本発明は、感光体上の結像位置上で互いに重なりあうピームドットを形成しつつ、該重ね合わせた少なくとも一のドットに、感光体の潜像形成電位レベルより小さく、ドット重ね合せにより前記電位レベルより大となるように光強度を設定したピームドットを用い、該ピームドットを適宜重ねあわせながら高密度潜像パターンを形成する事を特徴とする。





1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 画像情報に対応して生成されたピームド ットを感光体上に結像しながら潜像形成を行なう画像形 成方法において、感光体上の結像位置上で互いに重なり あうビームドットを形成しつつ、該重ね合わせた少なく とも一のドットに、感光体の潜像形成電位レベルより小 さく、ドット重ね合せにより前記電位レベルより大とな るように光強度を設定したビームドットを用い、該ビー ムドットを適宜重ねあわせながら高密度潜像パターンを 形成する事を特徴とする高密度画像形成方法

【請求項2】 前記ピームドットがパルス幅変調若しく は電圧振幅変調により制御された駆動信号に基づいて生 成される変調ビームである請求項1)記載の高密度画像形 成方法

【請求項3】 規定ドットピッチ間隔をNdpiに設定 したエンジンを用いたレーザブリンタにおける画像形成 方法において、前記レーザが1/Nインチスキャンする 時間より短いレーザ駆動パルス時間を設定する事によ り、主走査方向のドット高密度化を実現し、一方副走査 方向においては、感光体上で副走査方向に重なり合うビ 20 ームドットを形成しつつ、該重ね合わせた少なくとも一 のドットが、潜像形成電位レベルより小さく、ドット重 ね合せにより前記電位レベルより大となるように前記駆 動パルスを変調しながら副走査方向のドット高密度化を 実現する事を特徴とする高密度画像形成方法

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はレーザブリンタやLED プリンタのように画像情報に対応して生成されたピーム ドットパターンを感光体上に結像しながら潜像形成を行 30 なう画像形成方法に係り、特に低密度のプリントエンジ ンにて高密度潜像の形成を可能とする高密度画像形成方 法を提供するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、画像情報に対応して変調した レーザピームをポリゴンミラーで光走査しながら副走査 方向に回転する感光体ドラムの母線上にピームドットパ ターンを照射し、該ドットバターンに対応した静電潜像 を形成可能にしたレーザプリンタは公知であり、この種 の装置においてば低価格とコンパクト化等の理由により 低密度のドットピッチ間隔を有する例えば300dpl のプリンタが多く用いられてきたが近年、より高画賞化 と高解像度化を図るために前記ピッチ間隔をより高密度 化し、例えば600dpiのプリ ンタが提案されてい る.

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら600d piのプリンタを形成するには、例えばビーム径を絞る ためにそのレンズ構成も又ポリゴンミラーの回転速度も 大となり、必然的に装置大型化につながりやすいのみな50 され、例えばLEDプリンタにおいては前配手段をその

らず、而も感光体ドラム側の回転速度も緻密な制御を必 要とし、装置構成の煩雑化につながる。

【0004】本発明はかかる従来技術の欠点に鑑み、既 存の低密度(300dpl用)のエンジンをそのまま利 用して疑似的に高密度(600dpi)で且つ高解像度 の潜像を形成し得る高密度画像形成方法を提供する事に ある。又本発明においては高密度画像も低密度画像もい ずれの画像も選択的に形成し得る画像形成方法を提供す る事を目的とする。

10 [0005]

> 【課題を解決する為の手段】請求項1記載の発明を具体 的に説明する。先ずピームドットが感光体に照射される と、図I(b)に示すように感光体側では略正規分布形 状の電位分布が形成され、そのしきい値、言換えれば潜 像形成電位レベル以上の所にトナーが付着しドット画像 が形成されるものである。(以下以下トナーが付着する 部分を実効ドットGといい、潜像形成電位レベルを実効 配位しsという)

> 【0006】一方例えば、レーザプリンタにおいて、低 密度の300dpiの印字を行なっているエンジンで は、感光体上で結像されるピームドットの大きさは必ず しも1/300インチに形成しているのではなく、それ 以上の大きいドットで形成しつつ互いに重なりあう部分 を形成している。けだしそのドット周録部分は実効電位 レベル以下になり易いために、その部分を重ねあわせる 事により連続線状の実効レベルを確保している。

> 【0007】本発明は前記従来技術の全く逆の発想で、 図1に示すように前記ドットの電位レベルしを下げて、 前記実効電位レベルしsより小さく、重ね合せDaによ りで前記憶位レベルLsより大となるように光強度を設 定したビームドットDnを用い、該ビームドットDnを 適宜重ねあわせる事により、図1に示すようにドットD nが重ね合わない中心域Dcについては、実効ドットが 形成されず、その重ね合わせた部分Dgについて実効ド ットGが形成される事となる。

【0008】従って300ドットのエンジンでドットを 並べて印字した場合その重ね合わせ部分Dgにのみ実効 ドットGが形成されるが、その実効ドットGは1ピーム ドットDnの両側に夫々形成される事になるために、結 40 果的に600dpiとほぼ同等のピッチ間隔で実効ドッ トGの形成が可能となる。この場合前記重ね合わせた両 ドットが前記の光強度に設定する必要はなく、後記実施 例に示すように、通常の光強度を有するドットと前記光 強度を有するドットと組合せてもよい。

【0009】又、前記のような光強度を有するピームド ットは後記実施例に詳細に示すように、パルス幅変調若 しくは電圧振幅変調により制御された駆動信号に基づい て生成される変調ビームにより容易に生成される。

【0010】さて基本的には前記方法で高密度化が達成

まま実現させればよいが、レーザブリンタにおいてはビ ームドットパターンを主走査方向にスキャンしながら画 像形成を行なうものであるために、レーザがスキャンさ れる主走査方向とそのスキャン間隔を設定する副走査方 向とでは当然にその高密度化を達成する手段が異なる。

【0011】そこでレーザブリンタにおける高密度化達 成手段について、先ず主走査方向について説明する。レ ーザブリンタでは、レーザのON/OFFは電気的なパ ルスで制御しており、例えば300dpiのエンジンで インチスキャンする時間に等しい。(図3、a参照)従 ってこの場合は、前記レーザが1/300インチスキャ ンする時間より短いレーザ駆動パルス時間、より具体的 には前記駆動パルス時間を1/2に設定する事により (図3、b、c参照、以下該信号を主走査変調信号Rと いう)、主走査方向において600dpiのドット高密 度化を実現し得る。

【0012】一方、副走査方向においては、請求項1記 載に記載した発明と同様に、少なくとも感光体上で副走 査方向に重なり合うビームドットを形成しつつ、該ドッ ト中心域を含めて単独では潜像形成電位レベルより小さ く、ドット重ね合せにより前記電位レベルより大となる ように、レーザビーム形成用の駆動パルスを変調する事 により副走査方向のドット高密度化を実現し得る。

【0013】即ちより具体的には図3、b、cに示す主 走査変調信号 R に電圧振幅変調を加えてその信号レベル を下げるか(図3、d参照、以下AM副走査変調信号A という)、若しくはパルス幅変調を加えて駆動パルス幅 を短くする事により(図3、e,f,g参照、以下PW 副走査変調信号Pという)、感光体側に結像されるドッ 30 ト電位を図1(A)の様に設定できる。

【0014】従って図3の夫々のドット図形から理解さ れるように、パルス幅変調回路を用いるか若しくはパル ス幅変調回路とAM変調回路を組合せる事により、その 変調周期を任意に設定する事により主走査方向と副走査 方向の両者の高密度化が可能となり、又前記電圧振幅変 誤回路を用いる事により、副走査方向のみの高密度化が 可能となる。尚、感光体の潜像形成レベルより小さいド ットをPWM制御で形成する手段は、その総和駆動時間 が1/300インチスキャンする時間より短ければ、そ のパルス時間、パルス数、パルス位置の設定は任意であ る。又AM変調回路と組合せる事も可能である。

[0015]

【実施例】以下、図面に基づいて本発明の実施例を例示 的に詳しく説明する。但しこの実施例に記載されている 構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは特に 特定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれのみ に限定する趣旨ではなく単なる説明例に過ぎない。 図 4 は主走査方向と副走査方向の両者の高密度化を図ってい るレーザブリンタのコントロール部を示す本発明の実施 50

例で、その構成を簡単に説明するに、図において1は高 解像度レーザビームプリンタコントローラで、例えば6 00dpiのビデオデータをデータ変換部2側にシリア ル送信する。

【0016】データ変換部2では前配データをS/P変 換回路21でパラレル変換しながら一旦メモリ22にス トアした後、該メモリ22より高解像度データを複数走 査ライン単位でデータ変換回路23に読み出す。データ 変換回路23では注目画素と該注目画素に隣接する上下 は前記レーザの駆動パルス時間は、レーザが 1 / 3 0 0 - 10 左右の 5 つのデータ、計 6 つのデータに基づいて所定の パルス周期を設定するための演算処理を行ない、その演 算されたパルス周期設定用のコントロール信号をPWM 制御回路24に、又演算により生成された低解像度デー タをP/S変換回路25を介してシリアル変換した後、 PWM制御回路24に送出する。

> 【0017】そしてPWM制御回路24内では、前記低 解像度データをコントロール信号に基づいてパルス幅変 調を行なった後、低解像度エンジン3個のレーザピーム 駆動回路30に送出し、該駆動回路30で生成された駆 20 動パルスを半導体レーザ31に送出し、該駆動パルスに 対応するピームドットを光学系32とポリゴシミラー3 3を介して感光体34側に照射/結像させる。

【0018】図5は前記駆動パルスと、該パルスに基づ いて生成されたピームドットDnを感光体34上に結像 して得られた実効ドットGとの対応関係を示す模式図で ある。該グラフ図を簡単に説明するに、第1走査列のパ ルス列は、5つの主走査変調パルスPと4つのPW副走 査変調パルスPからなり、又第2走査列のパルス列は、 5つのOFF信号と4つのPW副走査変調パルスPから なり、そして両パルス列に基づいて生成されたピームド ットを感光体上に結像して得られる実効ドットGは図上 左横に示すようになり、300dpi走査ライン上に生 成される5つの実効ドットGと、600dpiに対応す る非走査ライン上に生成される4つの実効ドットGが生 成される事になる。

【0019】次にn-1走査列のパルス列は、4つのP W副走査変調パルスPと2つのOFF信号からなり、又 n 走査列のパルス列は、1つのPW副走査変調パルスP と4つの主走査変調パルスRと1つのPW副走査変調パ ルスPとからなり、更にn+1走査列のパルス列は、2 つのOFF信号と4つのPW副走査変調パルスPからな り、そしてこれらパルス列に基づいて生成された実効ド ットGは図上左欄に示すように、300dpi上に生成 される4つの実効ドットGの上下両側に夫々主走査方向 に階段状にずらした600dp1上に生成された4つの 実効ドットGが生成される事になる。

【0020】従って前記制御を種々組合せる事により、 300dpiの低解像度のエンジンにおいても600d piと同等の高解像度画 素データが形成される事にな る.

5

【0021】図6はレーザブリンタのコントロール部を 示す他の実施例で、前記構成との差異を中心に説明する に、前記実施例のPWM制御回路24の代りに主走査変 調用のPWM変調回路が内蔵されたAM変調制御回路2 7が取付けられており、該PWM変調回路27により一 律に主走査変調されたシリアルデータを前記データ変換 回路よりのコントロール信号に基づいて適宜電圧変調を 行なう。

【0022】図7は前記AM変調された駆動パルスと、 該パルスに基づく実効ドットGとの対応関係を示す。該 10 わせ状態を示す。 グラフ図においても主走査変調パルスRとAM副走査変 調パルスAとOFF信号の組合せにおいて、前記実施例 と同様に300dpi上に生成される実効ドットGと、 600dpi上に生成される実効ドットGが適宜生成さ れる事になる。従って、かかる実施例においても300 dpiの低解像度のエンジンにおいても600dpiと 同等の高解像度画素データが形成される事になる。

【0023】尚、前記両実施例のエンジン3側駆動回路 には低密度用のビデオデータが直接入力可能に構成され ており、これにより従来の低密度用プリントコントロー 20 の他の実施例を示すプロック図 ラ10も選択的に適用可能に構成されている。

[0024]

【効果】以上記載した如く請求項 1 記載の発明によれ ば、既存の低密度(300dpi用)のエンジンをその まま利用して疑似的に高密度(600dpi)で且つ高 解像度の潜像を形成し得る。又請求項3記載の発明によ れば主走査方向と副走査方向に区別して夫々高密度化が

達成される為に、スムージング処理や階調処理も容易に 行なう事が出来、その実用的価値は極めて大である。又 前記いずれの発明も高密度画像も低密度画像もいずれの 画像も選択的に形成し得るホスト側が600dpi用の 高密度ソフトであっても300dpl用の低密度ソフト をそのまま使用する事が出来、汎用性が極めて大であ る。等の種々の著効を有す。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の基本構成を示すピームドットの重ね合

【図2】ビームドットが感光体に照射された際の感光体 状の電位分布図を示す。

【図3】本発明に使用される駆動パルスの種類を示す。

【図4】主走査方向と副走査方向の両者の高密度化を図 ったレーザプリンタのコントロール部を示す本発明の実 施例を示すプロック図

【図 5】 図 4 に基づいて生成された駆動パルスとその潜 像画業形成状態を示す模式図。

【図6】レーザプリンタのコントロール部を示す本発明

【図7】図4に基づいて生成された駆動パルスとその潜 像面素形成状態を示す模式図。

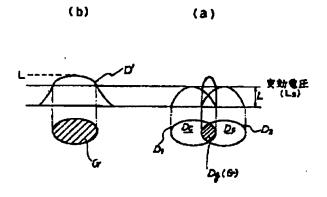
【符号の説明】

Dn ピームドット

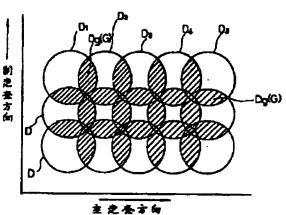
Ls 実効電位レベル

Dg 重ね合せ部

[图1]

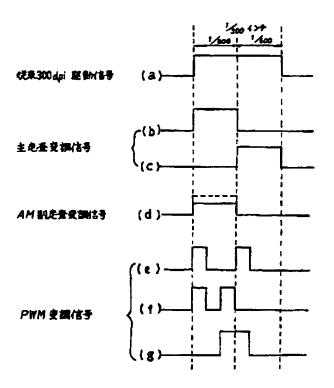


[図2]

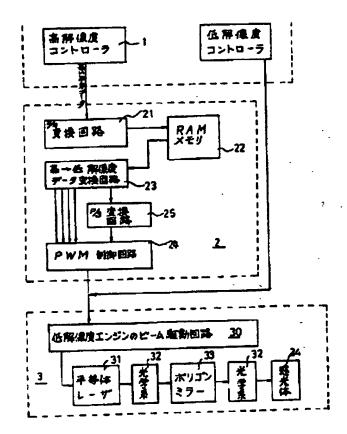


١

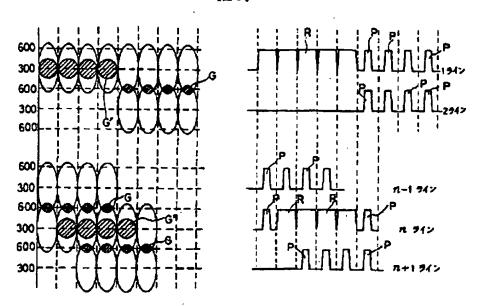
[図3]



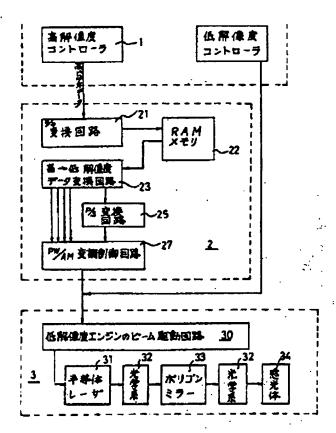
[図4]



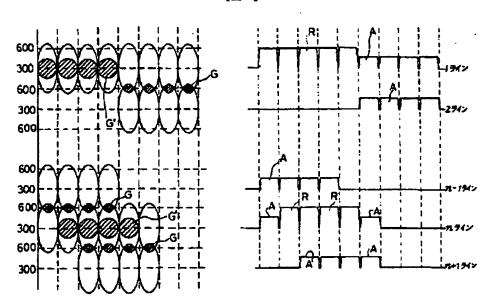




[図6]







フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
B 4 1 J 2/45				
2/455				
G 0 2 B 26/10	F	8507-2K		
G 0 3 G 15/04	116	9122 - 2H		
H 0 4 N 1/04	104 2	7251 – 5 C		
		9110 - 2C	B41J 3/21	L